

半 导 体 学 报

第7卷 第4期 1986年7月

目 录

- LEC 捌 In-GaAs 单晶中的一种新型缺陷 何 晖 褚一鸣 林兰英 (341)
肖特基二极管导纳的研究及其在能级测量中的应用
..... 高小平 周 洁 许振嘉 (346)
重审运动学低能电子衍射方法和 Si(001)2×1 结构 赵汝光 杨威生 (357)
n-Si 低剂量 B⁺、P⁺ 离子注入产生的缺陷及其退火特性
..... 陈建新 李名复 李言谨 (363)
CVD BPSG 膜的沉积及其回流机理 曾天亮 江志庚 (374)
用计入相干势近似修正的 LCAO 方法计算合金的能隙变化 陆 奋 (380)
Si:Cr 中的 E 能级的计算 王永良 (387)
质子注入直拉硅中缺陷的研究 李灿国 姚秀琛 秦国刚 (397)
氧在 GaP(111) 表面上的吸附特性 邢益荣 W.Ranke (407)
LSIS-II 自动布图系统中的布局子系统 程可行 庄文君 (412)
B 样条函数器件插值模型在电路模拟程序 SPICE 中的应用
..... 严志新 王碧娟 姚林声 (419)

研 究 简 报

- 由脉冲 MOS 结构的 I-C 瞬态曲线确定产生寿命的深度分布 张秀森 (427)
氧在 a-GaAs(:H) 表面吸附的光电子谱研究 汪兆平 (433)
氢气区熔硅单晶中的新红外吸收谱峰 轩振国 张芙蓉 游志朴 (437)
光电化学法测量 N 型半导体材料扩散长度 邵永富 陈自姚 (441)
多晶硅膜的高压氧化 张爱珍 王阳元 (446)

研 究 快 报

- GaAs-Al_xGa_{1-x}As DH 发光管的压力调频研究
..... 赵学恕 李国华 汪兆平 韩和相 石志文 王丽明 唐汝明 (450)